PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-058315

(43)Date of publication of application: 27.02.1990

(51)Int.CI.

H01G 4/12 H01G 4/30 // H01C 7/10 H01L 41/24 H05K 3/46

(21)Application number: 63-210239

24.08.1988

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(72)Inventor:

NAKAO KEIICHI

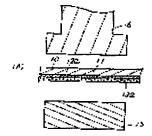
(54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

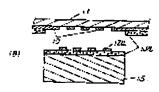
(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To prevent the uneven part of the surface of a laminate due to the thickness of an electrode and to reduce the amount of ink used by reducing the thickness of an electrode ink film by forming an electrode buried ceramic crude sheet on a support, thermally press-bonding it on other ceramic crude sheet or other electrode, then removing the support and silicone resin, and transferring it.

CONSTITUTION: Silicone resin 10 is printed on a support 11 made of a polyester film or the like. When it is coated with electrode ink 12, the surface not covered with the resin 10 is coated with the ink 12. After the ink 12 is then dried, the thickness of a coating film of ceramic slurry 13, resin amount, viscosity, the type of solvent, etc., are regulated, and the whole surface of the support 11 is coated therewith. Then, the slurry 13 is dried as a crude sheet 13a, and an electrode buried ceramic crude sheet 14 is formed. The sheet 14 is pressed in contact with a ceramic crude laminate 15 together with the support 11. When the support 11 and the resin 10 are removed from the laminate 15, the sheet 14 is transferred to the surface.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office



⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

Α

(全10頁)

平2-58315 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

63公開 平成2年(1990)2月27日 庁内整理番号 識別記号 @Int.Cl.5 3 6 4 3 1 1 7924-5E H 01 G 4/12 7048-5E 7048-5E D // H 01 C H 01 L H 05 K 7039-5E Н H 01 L 41/22 7342--5F 審査請求 未請求 請求項の数 2

積層セラミツク電子部品の製造方法 60発明の名称

> 昭63-210239 ②特 瓸

願 昭63(1988) 8月24日 匈出

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 萬 尾 ⑫発 明 者

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 題 Ţ の出

外1名 弁理士 菜野 重孝 何代 理 人

細

1、発明の名称

積層セラミック電子部品の製造方法

2、特許請求の範囲

(1) 支持体上にシリコン樹脂を印刷した後、電極 インキを前記支持体上の前記シリコン樹脂以外 の部分に所望する形状に付着させ、乾燥させた 後、その上にセラミックスのスラリーを塗布し た後、乾燥させ、前記支持体上に電極埋め込み セラミック生シートを作り、次に前記電極埋め 込みセラミック生シートを前記支持体より測維 することなく、他のセラミック生シートもしく は他の電極の上に熱圧者させた後、前記支持体 及び前記シリコン樹脂を除去し、前記電極埋め 込みセラミック生シートを前配他のセラミック 生シートもしくは他の策極上に転写することを 特敵とする積層セラミック電子部品の製造方法の

(2) セラミックスのスラリーは乾燥後に熱可塑性 樹脂が10重量が以上40重量が以下になるよ りに配合したことを特徴とする請求項1配載の

積層セラミック電子部品の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ピデオテープレコーダ、液晶テレビ、 0 ▲機器等の電気製品に広く用いられている積層 セラミックコンデンサ等の積層セラミック塩子部 品の製造方法に関するものであり、他にも、広く 多層セラミック基板、積層パリスタ、積層圧電素 子等の積層セラミック電子部品を製造する際化お いても、利用可能なものである。

従来の技術

近年、電子部品の分野においても、回路部品の 髙密度化にともない、校層セラミック電子部品の ますますの微小化及び高性能化が望まれている。 ととては、積層セラミック電子部品として積層セ ラミックコンデンサを例に採り説明する。

第3凶は、槙層セラミックコンデンサの一部を 断面にて示す図である。第3図において、1はセ ラミック誘電体層、2は内部電極、3は外部電極 である。前配内部電極2は、2ケの外部電優31亿 交互に接続されている。

このような積層セラミックコンデンサをさらに高容量化するために、内部電径の高橋簡化が望まれている。しかし、積層セラミックコンデンサを多層化した時に内部電位にかける部分的な積層数でよる部分的な厚みムラあるいは良差が発生してしまう。この厚みムラによる凹凸により、積層をラミックコンデンサとしての均一な厚みの積層ができず、デラミネーション(格間引きの問題を発生してしまうといった問題がある。

第4図は、高積層化した時のは層セラミックコンデンサの断面図である。第4図に示すよりに積層セラミックコンデンサの中心部(内部電極2の 積層数が多い)の厚みAに比べ、周辺部(内部電極2の 極2の横層数が少ない)の厚みBが小さいことが 解る。

第5回は、積層数に対する中心部と周辺部とで の厚みの差を説明する図である。とこで用いた積 層セラミックコンデンサの内部電極の厚みは4ミ

説明する。との第6図は、スクリーン印刷により 内部電極を印刷した様子を説明する図である。第 8図において、4は支持体、5は電極インキ、6 は表面処理された電極インキ膜、ではセラミック 生シートであり、セラミックスのスラリーが乾燥 したものである。第6図Aはスクリーン印刷によ って、支持体4の表面に電極インキ5を印刷した 様子を説明するものである。第6図△において、 電極インキ 5の表面は滑らかではなく、 スクリー ン印刷に用いたスクリーンの編目模様等が残った りする。また、例えば電極インキのレベリング性 がよくてスクリーンの蝎目模様が残らなくても、 電椏インキ5中に含まれていた容剤が飛ぶことで 表面に凹凸が生じる場合もある。第8図目は、電 位インキらを乾燥させた後、表面処理して表面を 滑らかにした様子を説明するものである。ここで 冠極インキ 6は鏡面処理された金属面等に押し当 てたり、 カレンダーロール をかけたり することで 表面処理された電恆インキ膜 6 となる。しかし、 圧力をかけて電位インキ6を物理的に強くすると

クロンである。第6図より、積層数が多くなる性 ど中心部と周辺部とでの厚みの差が広がることが 解る。さらに、内部電磁としてはバラジウム、白 金等の高価な材料が使われることが多く、この場 合、内部電極の厚みが内部電極の使用量となり、 積層セラミックコンデンサの値段を高くしてしま う。

このため、従来よりコストの面からも電優を薄 簡化することが試みられているが、スクリーン印 刷方法により電優を薄く印刷形成することには限 界があった。例えば、特公昭のロー29209号 公報のように、電管インキをセラミック生シート 上ではなく、支持体の上に直接印刷することが考 えられる。この場合、電優インキの被印刷面とな る支持体にポリエステルフィルム等の表面の育ら かなものを用いることで、表面に凹凸を有するセ ラミック生シートに比吹して、より均一で率い電 徳の印刷が可能になる。

次に、第6図△,B,Cを用いて電荷インキを 直接支持体上に薄局になるように印刷した場合を

とは、電極インキ5の表面を得らかにする程度の 効果はあるが、神層化には限度があり、逆に支持 体自体を変形させてしまうととになる。第88c は、表面処理された電極インキ膜8をセラミック スのスラリーが乾燥してできたセラミック生シートでに埋め込んだ様子を説明するためのもった生 る。とのようにするととで、電極をセラミック生 ンートでに埋め込み、その凹凸をなくそうと努力 していた。しかし、実際には電極によって引き起 こされる凹凸を低下させるととは難しかった。

とのため、従来より電極インキの印刷後の厚みを添くするために、スクリーンを薄くしたり(例えば、320メッシュを400メッシュ以上にしたり、メタルマスクや大日本スクリーン株式会社等で開発されたエレクトロフォーミング工法で設造された特殊なスクリーン版等を用いる。)、乳剤厚みを頑くする(例えば、10μ0を6μα以下にする。)ととが考えられた。しかし、スクリーンを例えばステンレス300メッシュ(線径28μ0、スクリーン厚み64μ回)のものを、

ステンレス400メッシュ (緑径25 μ8、 スク リーン厚み 5 8 μm)のものにしても、スクリー ン厚みがあまり低下せず、電極インキの塗布され た膜厚もあまり変わらない。さらに、スクリーン を縛くしよりとして、400メッシュ以上のメッ シュ数の高いものを递ぶと、逆にスクリーンのオ ープニング(開口部)が小さくなり、スクリーン 自体が高価になると共に、スクリーンが目詰まり を起こしやすくなり実用的ではない。一方、乳剤 の厚みを1Ο μ■から6 μ■程度まで低下させて も、スクリーン自体の厚みに比較して乳剤自体が **薄いため、あまり効果的ではなく、逆にスクリー** ン版の耐刷性を悪くしたり、印刷パターンの精度 を悪くしてしまう。このようにスクリーン印刷を 行うほり、印刷された電極インキの厚みを薄くす ることに対しては限度がある。そのために通常は 電極インキを密剤等で希釈したりするととが行わ れていたが、電極インキに容剤を加えて単に希釈 するだけでは、電極インキの粘度が急激に低下し てしまい、スクリーン印刷における印刷性を悪化

による内部電極の薄膜化の方法として、従来行わ れていたような電極インキを希釈する方法(ある 程度の薄層印刷は可能であるが印刷性や電気的特 性を悪くする)等を用いなくても電極インキによ る内部電極の薄層化を可能にし、積層数の高い積 層セラミック電子部品を製造する際においても、 電低の厚みに起因する積層体表面に発生しやすい 凹凸を防止することができ、また塩化インキ膜を 薄くできることより電極インキの使用量を低減で き、製品コストを下げることを目的とするもので ある。さらに、本発明では、支持体上に形成され た状態の電極埋め込みセラミック生シートを熱圧 潜により伝写することにより、従来では収扱時に **岐摂してしまうような静い電極埋め込みセラミッ** ク生シートを用いた場合においても、電極埋め込 みセラミック生シートが支持体と共化取り扱える ・ために、破損しにくく、かつ機械的にも精度良く 積層することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

この課題を解決するために本発明は、支持体上

させてしまう。また、電磁インキを製造する際に 電極インキ中に含まれる電極材料(例えば、パラ ジウム、タングステン等の高端点金属や、倒、ニ ッケル等の電極材料)の量を被らしても、印刷後 の電極インキの厚みはほとんど変化しなく、逆に 内部電極の抵抗を上げてしまう問題点が発生する。 例えば、電極インキ中にかけるパラジウム等の電 極材料の含有量が50岁以下になると、急液に電 気抵抗が上がったり、さらには導通がとれなくな ってしまうという問題点があり、どれもあまり効 果的ではなかった。

発明が解決しようとする課題

したがって、前記のようなスクリーン印刷方法 により内部電優を薄く形成することには限度があった。そのために、特に誘電体層及び内部電極の 多層化を行う場合においては、横層セラミックコンデンサの中心部と周辺部とでの、内部電極によ り発生する段差を取り除くことはできないという 問題点を有していた。

本発明は、このような課題に緩み、電極インキ

にシリコン樹脂を印刷した後、電極インキを前記支持体上の前記シリコン樹脂以外の部分に所堂する形状に付着させ、乾燥させた後、その上にでも、乾燥させ、乾燥させ、乾燥させ、前で食力を強力を変更がある。 では、次に食べないが、次に食べないが、ないのでは、かいのである。 電極という構成を備えたものである。

作用

本発明は前記した構成によって、スクリーン印刷に比較して電極インキ膜を薄くすることができ、この強い電極インキ膜をセラミック生シートに埋め込むことにより、最勝数の高い積層セラミック電子部品を製造する際においても、電極の厚みに起因するところの積層体表面に発生しやすい凹凸の発生を防止でき、また電極インキ膜を薄くでき

ることより電俗インキの使用畳を低放でき、製品 コストを下げられることとなる。

さらに、電塩埋め込みセラミック生シートは、 支持体上に形成されたまな原圧着により伝写され ることにより、従来では取扱時に破損してしまう ような薄い電塩埋め込みセラミック生シートを用 いた場合においても、電塩埋め込みセラミック生 シートが支持体と共に取り扱えるために、破損し にくく、かつ協協的にも精度良く積層することが てきることとなる。

特に、本発明にかける電極インキの所望するパターンの形成を、予めシリコン樹脂の印刷された支持体上に電極インキをペタ(つまりパターニングされずに)に塗布することによって行りことにより、新たな効果が生まれる。つきり、本発明では、電極を形成しない部分の支持体上には、予めいまでは、電極インキがはじるために、その部では、電極インキの所望する形状は、印刷

する。

まず、本発明の一実施例の段層セラミックコン デンサの製造方法について、図面を参照しながら 説明する。

第1図A,B,Cは本発明を説明するための電 極埋め込みセラミック生シートの製造方法の一実 施例を工程順に示す図、第2図A,Bは本発明の 一実施例における債ಡセラミックコンデンサの製. 造方法を説明するための凶である。第1図におい て、10はシリコン樹脂である。11は支持体、 12は電極インキ、128は循極インキ膜、13 はセラミックスのスラリー、13mはセラミック スのスラリーが乾燥してできた生シート、14は 塩椏埋め込みセラミック生シートである。まず、 第1図△のように、ポリエステルフィルム等の支 持体11の上に、シリコン樹脂10を印刷する。 この時、シリコン樹脂10の印刷方法としては、 スクリーン印刷、オフセット平版印刷、オフセッ ト凸版印刷、フレキソ凸版、絵伝写、インクジェ ット印刷等の印刷方法を用いることができる。次

によってでなく並布することで電極インキとシリ コン樹脂の間の界面化学的な作用によって、得ら れることになる。このため、本発明では電極イン キをペタに(つまり所望する形状のパターニング を行わずとも)支持体上に盗布するだけでよいこ とになり、通常の磁気テープ等の磁性層やバック コート等を薄層、均一かつ高速に塗布するために 広く用いられているグラビア塗布機やリバース途 布機を使用することができる。こうして、本発明 では従来のスクリーン印刷法に比較し、蔚層にか つ髙選に電極インキの途布が可能になる。また、 本発明ではグラビア途布装置等を用いることがで きるため、髱髱インキの組成にかいても樹脂の含 有事を従来のスクリーン印刷に用いられたものに 比较して低級するととができ、この樹脂を破らし た分だけ電位インキ膜におけるパラジウム等の金 **殿粒子の含有率を増加させることができ、電気的** な特性を改容できることとなる。

寒施例

以下、本発明について奥施例を挙げながら説明

に、この上に電極インキ12を流布すると、シリコン樹脂10上には電極インキ12が付着しないため、第1図Bのようにシリコン樹脂10に優われた部分以外の支持体11の表面に、電極インキ12が途布されることとなる。

ことで、電極インキョ2の強布には、グラビア 強布級、リバース強布被等を用いることができる。 次に、電極インキョ2を乾燥させた後、第1回 C のようにセラミックスのスラリー13をシリコンを が取り、電極インキョ2が表面処理されてでの 大電極インキョ2が表面処理されたするのと た電低に途布する。ととで、セラミック M B B C 全面に途布度厚、スラリー中の関係、スラリーの が破に、スラリーに含まれる配剤の 種類等を 利のなことで、シリコン樹脂10の上にも 連布を することができる。

次に、セラミックスのスラリー13を乾燥させ、 生シート13aとし、電極埋め込みセラミック生 アート14を作製する。

次に、第2図A.Bを用いて、前記電恆埋め込

みセラミック生シート14を用いた積層セラミッ クコンデンサの製造方法について説明する。第2 凶において、15はセラミック生積層体であり、 予めセラミック生シートが積層されている。18 はプレス装置である。まず、第2凶Aのように、 セラミック生積層体16とプレス装置16の間に 前記電極埋め込みセラミック生シート14をはさ む。次に、プレス装置16によって、電板埋め込 みセラミック生シート14を支持体11℃とセラ ミック生積層体16に押し当てる。 この時、熱を かけながら押し当ててもよい。次に、第2図8の ように、支持体11及びシリコン樹脂10をセラ ミック生積層体16から剥離することにより、セ ラミック生積層体15の表面に電優埋め込みセラ ミック生シート14が伝写されることになる。こ の時、セラミック生積層体15の上に電極を予め 設けておき、その上に伝写させるようにしてもよ

次に、さらに詳しく説明する。 まず、本発明の支持体として、75ミクロンの

比較のために、従来法のスクリーン印刷による 電極印刷は以下のようにして行った。 従来法とし てのスクリーン印刷用の電極インキとして、本発 明電極に用いたものと向じパラジウム粉末を用い た電極インキを作成した。これは、粒径0.3ミク ロンのパラジウム粉末50.0 重遠部、樹脂として のエチルセルロース 6.0 重量部、分散剤 0.1 重 **資部に対して、適当な粘度になるように密削とし** てプチルカルビトールを加えながら、3本ロール ミルを用いて、粘度が100ポイズになるまで分 散させた。次汇、支持体上に孔列厚1 ロミクロン、 400メッシュのステンレススクリーンを用いた スクリーン印刷法により、印刷した。また、乾燥 後の電極インキ膜をカレンダ処理した後の厚みを 側定すると、約9ミクロンであった。以下、これ を従来電極と呼ぶっ

次に、本発明電極及び従来単極の上にセラミックスのスラリーを塗布した。まず、セラミックスのスラリーの作り方について説明する。これはポリピニルブチラール樹脂(战水化学株式会社製,

厚みのポリエステルフィルムを用いた。次に、こ の支持体の上に、シリコン樹脂(信越化学工業株 式会社製のシリコン測雄材)をスクリーン印刷方 法で印刷した後、熟処理し、シリコン樹脂をキュ アーした。次に、この上にパーコータを用いた淦 **布装置を用いて、電極インキを塗布した。との電** 極インキとしては、パラジウム粉末を用いた電極 インキを使用した。これは、粒径0.3ミクロンの パラジウム粉末60.0重量部、樹脂としてのエチ ルセルロース1.0重電部、分散剤0.1重量部に 対して、1ポイズ以下の粘度になるように辞剤を 加え、ポールミルを用いて充分分散させ、侵役に メンプレンフィルタ(5ミグロンを使用)を用い て加圧ろ過し、電極インキとした。とこで、電極 インキの裕剤、電塩インキの塗布厚み、塗布装置 の途布条件を最適化することで、シリコン樹脂の 以外の部分に低極インキを塗布するCとができたo **また、乾燥後の電極インキ膜をカレンダ処理した** 後の厚みを測定すると、3ミクロンであった。以 下、これを本発明電極と呼ぶる

BL-2プチラール樹脂)6.0重量部を、フタル酸シプチル 0.6 重量部、エチルTルコール 25.0重量部、トルエン 36.0重量部よりなる 樹脂裕欲中に、粒径 1 ミクロンのチタン酸バリウム 切末 31.0重量部と共に加え、よく慌はんした。 次にこれをポリエチレン製の版に入れ、ジルコニアピーズを加え、適当な分散状態になるまで混合分散した。 次に、これを仮ろ過した後、10ミクロンのメンブレンフィルタを用いて加圧ろ過して、セラミックスのスラリーとした。

次に、このセラミックスのスラリーをパーコータを用いた塗布装置により、本発明電極及び従来 電極の上に塗布した。次に、これを乾燥させ電極 埋め込みセラミック生シートとし、マイクロメータで膜厚を測定したところ、セラミックスのスラリーが乾燥してできた生シート単体の膜厚は18 ミクロンであった。

次に、この電極埋め込みセラミック生シートを 用いた積増セラミックコンデンサの製造方法につ いて説明する。まず、厚み200ミクロンの電極 の形成されていないセラミック生 積層体の上に第 2図のように電極埋め込みセラミック生シートを 次々に毎写積層した。また、積層時に一定のピッ チだけずらせた状態で、次の電極埋め込みセラミ ック生シートを毎写することで、内部電極が交互 にずれるようにした。

以下、これを繰り返し内部電極が第3図のよう に交互にずれるようにし、内部電極を10層になるようにした。そして、最後に焼成時のソリや機 被的強度を上げるために、厚み200ミクロンの 電色が形成されていないセラミック生シートを伝 写した。このようにして得た積層体をチップ状に 切断した後、1300℃で1時間焼成した。

次に、外部電極を通常の方法を用いて形成し、 電極の忍層化の効果を調べた。この電極の商層化 の効果については、その結果を下配の第1表に示 す。第1表において、支持体上は電極そのものの 乾燥後の厚み、埋め込み後はセラミックスのスラ リーを表面に強布した後の乾燥後の凹凸、積層後 は10層積層した後の生積層体の凹凸である。

が従来のものに比较して明らかに脅かった。

これについて、以下第2表。第3表。第4表を 用いて説明する。第2表は、本発明電極及び従来 電極の各成分格成を重量部で、第3表は重量がで、 第4表は体積がで、それぞれ表したものである。 なか、第4表では樹脂及び分散剤の比重は1、パ ラジウムの比重は12とした。

第 2 表

| 電極インキ | r成分 | 本発明電極の構成比率 (重量部) | 従来電極の構成比率 (重景部) |
|-------|-----|-----------------------|--------------------|
| パラジウ | 4 | 5 O. O | 50.0 |
| 樹 | 脂 | 1.0 | 5. O |
| 分版 | 剤 | 0. 1 | 0.1 |

第 1 表

| 製造方法 | 本発明電板に起因 する凹凸 (μ□) | 従来電極に起因 する凹凸 (μ0) |
|-------|--------------------------|-------------------------|
| 支持体上 | 約3μ□ | 約9 μ 🛚 |
| 埋め込み後 | 約2μ8 | 約8μ១ |
| 積陶後 | 10~20 # 0 | 70~80 µ B |

以上のように、本発明による製造方法を用いれば、電極埋め込みシートの表面の凹凸及び積層体の表面の凹凸が、従来電極に比較して大きく積層をされていることが深る。とこで、焼成を発明の製造方法によるものが、デラミネーション(個別設定するものが、デラミネーション(個別設定がある。これは電極が薄を大めと推測された。また、焼成後の積層をラミックコンデンサの断面を走査形電子類数鏡で観察カウスが、本発明による製造方法の方の内部電極の方

第 3 表

| 電極インキ成分 | 本発明電極の 榕成 比率 (五 量 §) | 従来軍極の解成比率 (重量 5) |
|---------|---|-----------------------|
| パラジウム | 97.8 | 90.7 |
| 街 脂 | 2.0 | 9. 1 |
| 分 散 剤 | 02 | 0. 2 |

第 4 表

| 電磁インキ成分 | 本発明電極の構成比率 (体器を) | 従来電色の構成比率 (体積多) |
|---------|---------------------|--------------------|
| パラジウム | 77.8 | 43.0 |
| 一 | 20, 2 | 65.9 |
| 分 散 剤 | 2.0 | 1.1 |

第4表より、本発明電極の方が従来電極のものよりパラジウムの体積をが2倍近くに増加していることが解る。つまり、本発明電極の方が従来電極とかりなる。では、パラジウム震度が高いとといる。このため、より対くパラジウム密度が得られたと考えられる。なか、従来電極において、これ以上樹脂量を減らすと、電極インキの粘度が急激に低下するため、スクリーン印刷では印刷できなくなった。一方、本発明電極においては、電極インキの粘度が低下してもできた。 面置をさらに0.5重量が程度に減らすこともできた。

なおことで、本発明に用いた電極埋め込みセラミック生シートのセラミック生シート部は、それ自体に含むポリピニルブチラール樹脂の性質により熱による転写性を有する。また、この熱による転写性は、セラミック生シート中に含まれているポリピニルブチラール樹脂(以下、PVB樹脂と呼ぶ)が少ないほど、転写性が悪くなり、逆に含

に加えたフタル酸ジブチルの量は、 P ▼ B 樹脂の10重量を固定した。また、セラミック生シートの転写性については、第2図のようにセラミック生版層体の上に、電極埋め込みセラミック生シートを転写することで実験した。また、 転写は支持体側から、 転写圧力15キログラム毎平方センチメートルの圧力で、 温度180℃に加熱した熱盤を押し当てることで行った。また、 P ▼ B 樹脂量は、セラミック生シート中の重量をで表した。

(以下余白)

まれているPVB樹脂の量が多いほど、転写性が良くなる。ことで用いたセラミック生シート中に含まれるPVB樹脂は、セラミック粉末100クラムに対し、20グラム程度含まれているものが転写性が良かった。しかし、ここで転写に必必要なPVB樹脂量は、スラリー原料の重合底、種類等によっても、あるいは転写時の温度によっても、転写に必要な協脂量は変化すると、転写温度を上げる必要がある。

次に、実験に用いた粒径のチタン酸バリウム粉末について、セラミック生シート中に含まれる樹脂と、このセラミック生シートの転写性について実験した結果を下記の第6表に示す。ここで、セラミック生シートは前述のようにチタン酸バリウム粉末、可塑剤としてのフタル酸ジブチル、及びPVB樹脂の重量パーセントを変化させた場合の転写性を調べた。ここで、セラミック生シート中

| | 24.5 | | 2~ |
|-----|------|---|-----|
| PVB | 樹脂量 | • | - 写 |

20

| PVB樹脂量 | 転 写 性 |
|---------|-------|
| 7(重量多) | をし |
| 10(重量多) | 有(弱い) |
| 15(重量多) | 有(良) |
| 20(重量多) | 有(良) |
| 30(重量%) | 有(良) |
| 40(重量多) | 有(良) |
| 60(重俄多) | 有(良) |
| 60(重量多) | 有(良) |

次に、前記第5表のセラミック生シートを用い セラミック生シートの中に含されるPVB倒脂盤 とデラミネーションの発生率との関係を調べた結 果を第6表に示す。

您 6 表

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------|---------------------------------------|
| PVB衡脂量 | デラミネーション発生率 (物) |
| 7(放量%) | 宏写不可 |
| 10(重置多) | 13 (%) |
| 15(重量%) | 8 (%) |
| 20(重量多) | 1 4 (5) |
| 30(重量5) | 28 (%) |
| 40(重量多) | ය (නි |
| 50(重量多) | 100 (%) |
| 80(重量%) | 100 (%) |
| | |

のスラリーは、グラビア塗布機もしくはリバース 塗布機を用いて塗布できることは言うまでもない。 実際に、磁気テープの生産用に使用されている塗 布機(降厚1~4ミクロン程度用のもの)を設メ ートル毎分の塗布スピードで用いて、電極インキ 及びセラミックスのスラリーの塗布を行ったが、 問題はなかった。この場合、電極インキ及びセラ ミックスのスラリーの膜厚の均一性も磁気テープ なみに良くすることもでき、さらに高速度で塗布 することができる。

性の改容のために、各種旅加物やブライマー処理等を行っても良い。またシリコン樹脂としてはシリコンゴム等の、具体的にはシロキサン結合(Si-O結合)を有するものが含まれていれば良い。またファ紫樹脂、ワァクス等の剥燵性の高いものを促ぜて用いても効果的である。また、電極インキの紹剤は、有機溶剤だけでなく水等の表面張力の高いものも使える。さらに、必要に応じてアルコール等を加えることで電極インキの混れ性

また、シリコン樹脂の、支持体化対しての接着

との第6表より、PVB樹脂量は10重量の以上~40重量の以下のものがデラミネーションを起こしにくいことが解る。以上より、PVB樹脂量はセラミック生シートの10重量が~40重量が、特に15重量が前後のものが伝写性も良く、デラミネーションの発生も少ないことが解る。

ここで、PVB例脂のような転写性を有する樹脂としては、他にもアクリル樹脂、ビニル樹脂、ビニル樹脂、セルロース誘導体樹脂等の為可塑性樹脂がある。 また、為可塑性樹脂以外に、硬化型樹脂、重合型樹脂であっても、その硬化条件、 重合条件を適当にし、例えばゴム状にすることで、表面に粘着性を持たせることによって一種の為可塑性樹脂として用いることができる。

なか、本発明において、伝写時には熱。光,電子線,マイクロウェーブ,X線等を使用して伝写を行っても良い。また、PVB樹脂の種類、可塑剤の種類や添加量を変えるととにより室温での伝写も可能である。

さらに、本発明の電접インキ及びセラミックス

また一方、本発明におけるセラミックスのスラリーは、電極インキに比較して、樹脂量も多く、 途布膜厚も電極インキに比べ厚くすることで、前 述のようにシリコン樹脂の上でも塗布することが できる。

さらに、本発明方法は、前記実施例で述べた 日間 セラミックコンデンサに 適用する以外に、 多暦 セラミック 基板、 積層 パリスタ等のその他の 段層 セラミック 電子部品にかいても 適用できるものである。

発明の効果

以上のように本発明は、支持休上の所望しない 部分にシリコン樹脂を印刷した後、電極インキを 前記シリコン樹脂以外の部分に所望する形状に付 贈させ、乾燥後、表面にセラミックスのスラリー を涂布、乾燥して、前記支持体上に電極埋め込み セラミック生シートを作り、次に前記電椏埋め込 みセラミック生シートを前記支持体より剥離する ことなく、他のセラミック生シートもしくは他の 電磁の上に熱圧着させた後、前記支持体及び前記 シリコン樹脂を剥離し、前記電恆埋め込み セラミ ック生シートを前記他のセラミック生シートもし くは他の電磁上に転写することを特徴とすること により、電板インキをグラビア塗布機等を用いて 耐層に弦布できるために、スクリーン印刷に比較 して、寓柩を薄くすることができ、またセラミュ ク生シートを支持体と共に取扱うために取扱時に 破損することなく、電松を埋め込むことにより内 部電板による凹凸の発生を低減しながら、歩倒り 良く積層セラミックコンデンサ等の積層セラミッ ク電子部品を製造することができる。

4、図面の簡単な説明

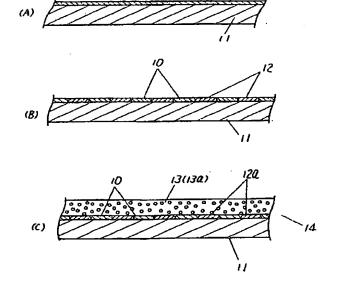
第1図A,B,Cは本発明を説明するための電 包埋め込みセラミック生シートの製造方法の一実 施例を工程順に示す図、第2図A,Bは本発明の 一実施例にかける積層セラミックコンデンサの製 造方法を説明するための図、第3図は積層セラミックコンデンサの一部を断面にて示す図、第4回 は従来例にかける多積層化した時の積層セラミックコンデンサの断面図、第6図は同じく、積層数 に対する中心部と周辺部とでの厚みの差を説明する図、第6図は同じくスクリーン印刷により内部 電極を印刷した様子を説明する図である。

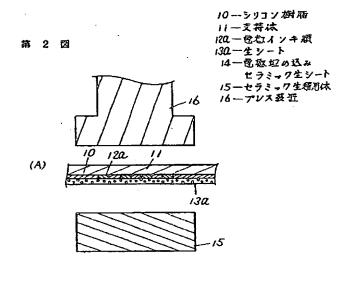
10……シリコン樹脂、11……支持体、12……電位インキ、12a……電位インキ膜、13……セラミックスのスラリー、13a……生シート、14……電極埋め込みセラミック生シート、16……セラミック生積層体、16……ブレス装置。

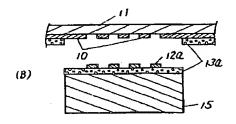
代理人の氏名 弁理士 栗 野 重 琴 ほか1名

10 -- シリコン母語 11 -- 支持城 12 -- 空極インキ 120 -- 空極インキ版 13 -- セラミックのスラリー 130 -- 生シート 14 -- 空心坦のひみセラミック生シート

I I

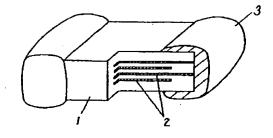




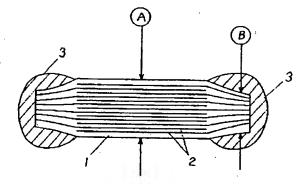


特開平2-58315 (10)

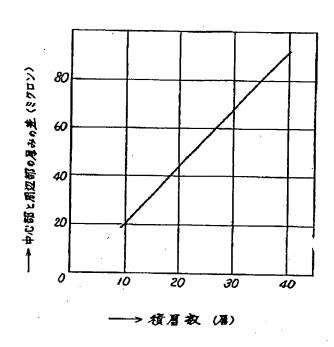
第 3 図



第 4 図 -



第 5 図



第 6 図

